PAT-NO:

JP363064023A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63064023 A

TITLE:

**DISPLAY DEVICE** 

**PUBN-DATE:** 

March 22, 1988

**INVENTOR-INFORMATION:** NAME IBARAKI, NOBUKI IDE, KYOZO OBA, MASAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**TOSHIBA CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP61209065

APPL-DATE:

September 5, 1986

INT-CL (IPC): G02F001/133, G02F001/133, G09F009/30, H01L027/12

**US-CL-CURRENT: 349/110** 

## ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive to improve a contrast ratio by covering areas than picture element electrodes, which are formed on the first substrate,

with an insulating light shielding film.

CONSTITUTION: Polarizing plates 3 are provided on outside faces of

transparent substrates 1 and 2 which hold a liquid crystal 8 between themselves

and consist of a glass or the like. Scanning lines connected to gate electrodes of thin film transistors TRs, signal lines 5 connected to drain or

source electrodes, picture element electrodes 4 connected to drain or

electrodes, etc., are formed on the inside face of the substrate 1. An insulating light shielding film 11 is provided on parts other than areas of electrodes 4 of this substrate 1 for the purpose of intercepting the transmitted light which passes areas of a matrix wiring, thin film TRs, etc.,

and a liquid crystal orientation control film consisting of a polyimide or the

like is formed on the film 11 and is brought into contact with the liquid crystal. Meanwhile, R, G, and B color filters 6 are formed in positions corresponding to electrodes 4 on the inside face of the substrate 2, and a transparent conductive film and a counter electrode 7 are formed on filters 6

in order and are brought into contact with the liquid crystal.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO& Japio

## ⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-64023

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	④公開	昭和63年(1988)3月22日
G 02 F 1/133	3 0 4 3 2 7	8205-2H 8205-2H		
G 09 F 9/30 H 01 L 27/12	3 3 8	A-6866-5C 7514-5F	審査請求 未請求	· : 発明の数 1 (全8頁)

母発明の名称 表示装置

②特 頭 昭61-209065

**愛出** 願 昭61(1986)9月5日

明者 ②発 茨 木 伸樹 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜 ②発 明 三 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜 金属工場内 砂発 眀 大 正 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内 砂出 顖 人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

少代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

\_ \_\_\_\_

#### 1. 発明の名称

表 示 装 置

#### 2. 特許請求の範囲

(1)複数の行電極及び複数の列電極から構成されるマトリックス配線の各交点に非線形素子を介して接続された画素電極を有する第1の基板と、対向電極を形成した第2の基板との間に電気・光変調物質の層を挟持してなる表示装置において、

上記爾素電極を除いた領域上を絶縁性遮光膜に て被覆したことを特徴とする表示装置。

- (2)上記絶縁性遮光膜は、400℃以下の温度にて硬化された有機樹脂の薄い層であり、その成分の一部に染料を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表示装置。
- (3)上記絶縁性遮光膜は、光透過率スペクトルにおいて、可視域の平均光学速度が1. 〇以上であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表示装置。
  - (4)上記絶縁性遮光膜の電気抵抗率は、10

ohm・cm以上であることを特徴とする特許 顕求の範囲第1項記載の表示装置。

(5)上記絶縁性違光膜は、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、ポリアミド、スぴポリエーテルスルホンの少なくとも一種からなるポリマーであることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の表示装置。
3.発明の詳細な説明

### [発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は表示装置に係り、特に嫌膜トランジスタに代表される非線形素子をマトリックス配線の各交点に設けたいわゆるアクティブ・マトリックス型電極構造を有し、液晶等の電気・光変調物質を動作させてなる表示装置に関する。

(従来の技術)

世来より、ポリシリコン、非晶質シリコン、テルル等の薄膜トランジスタ(以下、TFTと略称する)、もしくは酸化アルミニウム等を金属薄膜にてサンドイッチ構造とした金属/絶縁膜/金属

ダイオード等の非線形素子を用いたアクティブ・マトリックス型液晶表示装置は、例えば特開昭 56-25714号公報、特開昭56-2577 7号公報などに開示され広く知られている。

この種の表示複数につき、例えばTFTを用いた場合について、従来技術を説明する。

即ち、第4図(a)はTFTを用いたアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の配線を説明するために、通常よく使用されるものであるが、信号線群と走査線群からなるマトリックス配線の各交点にTFTが設けられ、そのソース電極もしくはドレイン電極の一方が画業電極に接続されている。

又、第4図(b)は第4図(a)のB-B′に 沿って切断した断面を対向基板をも考慮して示す もので、基板1と対向基板2との間に電気・光変 調物質として液晶8を用い、そのどちらかの基板 関から光照射を行なって、いわゆる透過型として 使用した場合を表わしている。この時、この表示 装置をカラー表示するため、対向基板2個に表

この非変調光を減少させる方法として、例えば配向制御膜のラビング方向を直角とし基板を挟む2枚の偏光板配置を平行にし、液晶8に電圧が印加されない場合に光を透過させない使い方がある。

この場合は、信号電圧によって面蓋電極傾はは有りでは非変調光はあるため、原理的には非変調光度の製造は五年をでは、原理した場合、2枚の偏光板3の偏光によるのででである。実用的な合きは精度によってのようでである。実用的な合きは非常に困難である。

これに対し、偏光板配置を直角にした場合は、だっての角度ズレは単に透過率の若干の低下を招くだけで、コントラストに与える影響は少なく、最佳に高むと言える。この時、信号電圧が印加効果を与え、前述の非変調光がコントラストを決定する。この解決策として従来行われてきた方法は、

(R)、軽(G)、臂(B)のカラーフィルタ 6を設けてある。尚、図中の3は傷光板、5は信号韓電橋、7は対向電極を示す。そして、透過型として動作させる場合、函素電極4は透明導電機を用い、厳密に含えば液晶動作は、この函素電極4と対向電極7の領域のみに限られる。

対向基板側に金属薄膜で遮光スクリーンを設ける ことである。

即ち、第4図(C)に示すように、対向基板2 上の面繁電極4に対応する領域のみに、例えばR.G.Bのカラーフィルタ6を配し、残りの全ての 領域を金属薄膜からなる遮光スクリーン9にて複 う方法である。これは、確かに初期の目的は達成 するが、この方法にも次に述べる短所がある。

第1に、マトリックス配線基板1と遮光スクリーン9を設けた対向基板2の両者を、正確な位置 関係をもって固定しなければならない点である。 このような液晶表示装置では、画素ピッチが数百 ミクロンで設計される場合が多く、例えば200 ミクロンピッチとしたとき、所定の間口率を得る ためには合せ糖度は数ミクロン程度となる。

又、光額からの光は完全な平行光線とは言い難く、基板に対し斜方入射する光の非変調光成分を も考慮すると、更に開口率は小さくなる。例えば 上述の200ミクロンピッチの場合、信号走査線 電極中を10ミクロン、更にTFT部の面積をも

## 特開昭63-64023 (3)

考慮した場合、有効な画素電極サイズを開口率に 表わすと、約50~60%となる。これに合せ精 度、斜方入射光のマージンを組入れると、開口率 は約40~50%に低下する。この開口率の低下 は、直接に表示装置の画質の低下を招く。

た画素電極を有する第1の基板(マトリックス基板 (マトリックス 極板を有する第1の基板(マトリックス 極板)と、対向電極を形成した第2の基板 (対向電極を形成した第2の基板上に形成さる表示装置において、上記第1の基板上に形成された画素電極を除いた領域上を絶縁性遮光膜に な被覆し、非変調光の透過をなくした表示装置である。

そして、絶縁性違光膜の材料としては、400 で以下の温度にて硬化された有機樹脂があり、その成分の1つに染料を含むものが適している。ここに硬化とは、ポリイミド系側脂ではその前駆体であるポリアミド酸を加熱処理してポリイミドを生成することを意味し、その他の有機樹脂溶液から遮光膜形成後、加熱処理して残存溶剤を除去する。

選光効果としては、用いる光源のスペクトルにも 依存するが、一般に光透過率スペクトルにおいて 可視域の 平均光学 濃度が 1. 〇以上 あることが 望ましく、又、配線間リーク電流等の見地から、その電気抵抗率は 1〇 〇 hm・cm以上が望ま

が付くことになる。しかも、表示装置が大面積となるに従い、層間絶縁膜のピンホール、ごみ、ほこり等による層間ショートの発生確率は高くなり、 量産時の歩留りを低下させる原因となる。

(発明が解決しようとする問題点)

上記の従来例で見られるように、液晶表示装置の画質低下の一因である非変調光の問題は、傷光板3の晶光方向による液晶動作状態、対向基板1上での遮光スクリーン9と種々工夫が行われているが、夫々短所があり、又、その短所は直接に量産時の歩留り低下を招くものである。

この発明は、非変調光をなくすと共に、製造工程上容易にして高歩留りを与える表示装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、走査線である複数の行電極及び信 号線となる複数の列電極から構成されるマトリッ クス配線の各交点に非線形素子を介して接続され

しい。特に有機樹脂としては、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、ポリアミド、 ポリエステルアミド、及びポリエーテルスルホン の少なくとも一種からなるポリマーが好ましい。

(作用)

この発明によれば、 絶縁性 遮光袋がマトリックス配線を有する基板上即ち 画素電極部に直接設けられるため、 従来例で指摘したような 傷光板の 角度合せ精度の問題、 開口率の問題は除外出来、 又、 金属材料とは異なり 高抵抗材料であるために、電気的な短格、 磨間ショート等の問題も解決される。

更に、 遮光効果に関しては、 金属材料の場合は容易に光学濃度 4 以上が得られるが、 ポリマー材料の場合、 その返過スペクトルは、 全ての設長域に 20 で一定値とはなり得ないが、 少なくとも可視域で平均光学過度 1 . 0 以上あれば、非変調光の遮光目的は充分に達せられる。

又、製造工程の視点からは、既に完成したマト リックス配線基板上に、既存のフォトリゾグラフ

## 特開昭63-64023 (4)

ィー技術を用いて容易に遮光設が形成出来、その 合せ精度は用いるフォトリゾグラフィーの精度に て単純に決定し、量産時においてさえ、その精度 を例えば3 μ m 以内に納めることも容易である。

#### (実施例)

以下、図面を参照して、この発明の一実施例を詳細に説明する。

第1回(a)、(b)は、この発明による表示 ひとって、 従来 明 を示した もので、 従来 明 別 を示した もので、 従来 明 別 を 所は同一符号を付すことに すると、 非線 形成 成 を 形成 で 下 丁 を 用 いた マ ト リックス 配 線 を 形成成 を 形成 した 第1の 整板 と、 カラーフィルタ及び 対向 電極 を 形成 した 第2の 器板,との間に、 電型 エ N モードで ある 液晶を 決持して なる 透過型 エ N モードで ある される カラー 液晶 表示 装置に 適用 した 例である

即ち、第1図(b)中の1及び2は、液晶8を挟持するガラス等からなる透明な基板であり、各基板1、2の夫々外側の表面には傷光板3が設けられている。

更に、基板1はマトリックス基板とも含われる

さて次に、特に具体的な実施例として、絶縁性 遠光膜11の材料に黒色染料を含有したポリマー を用いた場合につき説明する。

もので、この透明基板1の内面には、TFTのゲート電極に接続された走査線及びドレイン電極も しくはソース電極に接続された信号線5及びドレイン電極もしくはソース電極に接続された商素電極4等が形成されている。

このような基板1上の画素館板4領域を除いた他の部分、即ち、マトリックス配線やTFT等の領域を通過する透過光を阻止するために、この発明では絶縁性遮光膜11が設けられ、この遮光膜11上に例えばポリイミド、ポリアミド、ポリビニルアルコール等からなる液晶配向剝仰膜(図示せず)がラビング処理により形成され、液晶8に接している。

一方、基板2の内面には、各商素電板4に対応した位置にR.G.Bのカラーフィルタ6が形成され、このカラーフィルタ6上には例えばインジウム・スズ酸化膜等からなる透明導電膜、更にその上にラピング処理された液晶配向制御膜(図示せず)からなる対向電極7が形成され、液晶8に接している。

プラックドー8BL、スミライトプラック
G c o n c 、ダイレクトディープアラック X A 、スミフィックスプラックB、アミルブラックF-G L 、スミカロンプラックS-BF、スピリットプラック N o 9 2 0 、ジャパノールファーストプラック D c o n c 、スミカラープラック P R - 8 T - 3 6 5 、スミカラープラック P R - 8 T - 3 6 4 、スミカラープラック P R - 8 T - 3 6 3 、オイルプラック N o 1 、 三井東圧化学 (株) 製の商品名ミツィP S プラックB、ミツィP S アラックE X - 1 7 4 、田岡化学(株) 製の商品名オレオゾールファーストプラックB L N 等を挙げることが出来る。

又、赤色染料、青色染料、緑色染料、黄色染料 等の着色染料を2種以上配合し、黒色化して使用 する方法も包含するものである。

この発明における無色染料の使用量は、ポリマー 1 0 0 重量部に対し 1 ~ 2 0 0 重量部、好ましくは 5 ~ 1 5 0 重量部の範囲である。黒色染料の使用量が 1 重量部未満の場合には、光の吸収効果

が劣り、一方、200里最都を超える場合には、 塗膜の形成が困難となる。

次に、具体例を挙げ、更に詳しく説明する。

具体例 1 … 黒色ポリマーの調整及び性能

度拌棒、温度計及び滴下ロートを備えた反応フラスコ(内容積500ml)にピロメリット酸二無水物13.086g、3、3′、4、4′ーペンソフェノンテトラカルボン酸二無水物

べきものであった。

具体例 2 … 表示装置の製造方法及び性能 .

引き続き窒素ガスによる乾燥を行なった後、 200でで1、5時間の加熱処理をすることにより、ポリアミド酸の完全硬化を行なった。このようにして作製した基板の表面に常法に従って配向 割御膜を設け、ラビング処理し、予めカラーフィルタ及び透明対向電極及び配向制御膜等を設けた 対向電極基板とを対にして液晶表示装置を作製し

19.340g、及びN、N-シメチルアセトア ミド150gを投入し、充分に提拌して0℃に保 持したまま、ここに1、4-ピス(4-アミノフ ェキシ) ベンゼン17、538gをN、N-ジメ チルアセトアミド130gに溶解した溶液を滴下 ロートで徐々に滴下した。滴下終了後、〇~1〇 ℃で4時間攪拌を行ない、ポリアミド酸溶液を得 た。このようにして得られたポリアミド酸溶液に 黒色染料(住友化学(株)製の商品名スピリット プラックNo920)4、2g及び赤外線吸収剤 (三井東圧化学(株)製の商品名PA1006) OgをN、N-ジメチルアセトアミド35g に溶解した溶液を加え、充分に混合して黒色ポリ アミド酸溶液を得た。この溶液を石英のガラスウ エハーに回転数2000mpmにてスピンナー塗 布した。次いで100℃で20分間、150℃で 20分間、250℃で1時間乾燥及び硬化して、 膜厚1、8μmの黒色ポリイミド膜を形成した。 このようにして得られた黒色ポリイミド膜の光透 過率を測定した結果、第2図に示すように瀕足す

た。このようにして掛られた表示装置の信号電圧 に対する透過事特性の潮定結果を第3図に示す。

この第3図から明らかなように、従来法によった福合はコントラスト比が10程度であったが、この発明における遮光膜11の効果により、コントラスト比が50と大幅な改善が見られた。

#### 「発明の効果)

以上に詳述した通り、この発明の表示装置は 画素電極を除いた他の領域からのいわゆる非変調 光を充分に阻止し得る機能があり、表示性能の一 つであるコントラスト比の向上に大きく寄与する。

又、絶縁性 遮光膜材料を用いたことにより、構造的に電気的短格、リーク等を考慮しなくて済み、既存のアクティブ・マトリックス配線を用いた全ての表示装置に容易に適用出来る。

特に、光の吸収が極めて大きい黒色ポリマーを採用した場合、容易な工程にて製造出来、軽量、 静型化された安価な表示装置を提供することが出来る。

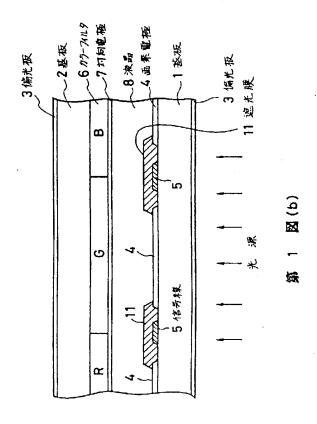
#### 4. 図面の簡単な説明

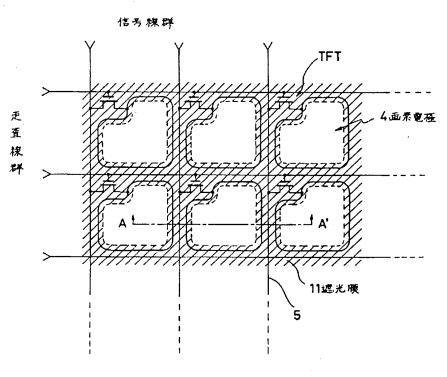
## 特開昭63-64023 (6)

第1 図(a)、(b)はこの発明の一実施例に係る表示装置を示し、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A′線に沿って切断し矢印方向に見た断面図、第2 図はこの発明の表示装置における思色ポリマーの透過率スペクトルを示す特性曲線図、第3 図はこの発明の表示装置における認過率ー信号電圧特性を従来例と比較して示す特性曲線図、第4 図(a)、(b)、(c)、(d)は、(c)、(d)は、(c)、(d)は、の表示装置を示し、(a)は平面図、(b)、

1、2 … 基板、3 … 偏光板、4 … 画素電櫃、5 … 信号線、6 … カラーフィルタ、7 … 対向電極、8 … 液晶、1 1 … 遮光膜。

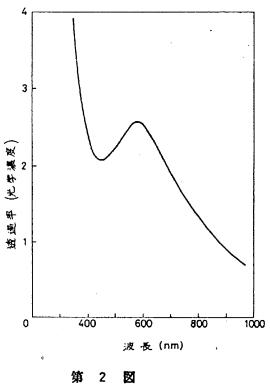
出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

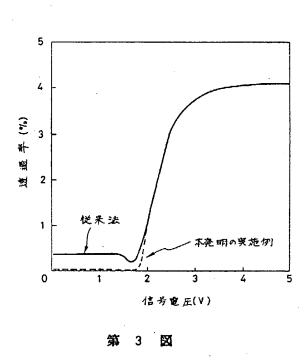


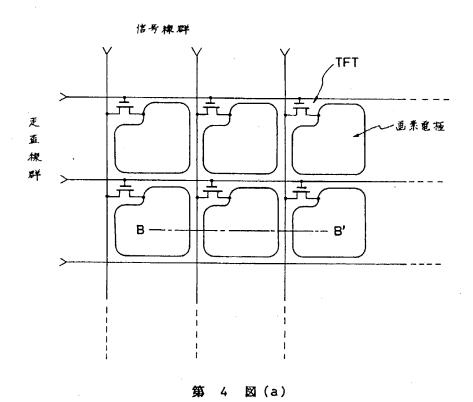


第 1 図(a)

## 特開昭63-64023 (7)







# 特開昭63-64023(8)

